



当前位置: 首页 (<http://www.nanoctr.cas.cn/sy2017/>) > / 科研成果 (<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/hjcg/>)

## 科研成果

> 论文  
([http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/lw\\_133401/](http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/lw_133401/))

> 专利  
([http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/zl\\_133403/](http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/zl_133403/))

> 标准  
(<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/bz2017/>)

> 专著  
(<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/zz/>)

> 获奖成果  
(<http://www.nanoctr.cas.cn/kycg2017/hjcg/>)

## 科研成果

### 利用高压静电纺丝翻模在材料表面得到微纳米结构的方法

专利名称:	利用高压静电纺丝翻模在材料表面得到微纳米结构的方法
英文名称:	利用高压静电纺丝翻模在材料表面得到微纳米结构的方法
专利类别:	发明
申请号:	201110101498.7
申请日期:	2011-4-22
授权日期:	2015-6-24
专利号:	ZL201110101498.7
第一发明人:	蒋兴宇
其它发明人:	刘颖昶,孙一,张伟
专利授权日期:	2015-6-24
关闭窗口	
<a href="http://www.nanoctr.cas.cn">返回首页 (http://www.nanoctr.cas.cn)</a>	

[理事单位 \(http://www.nanoctr.cas.cn/lstdw2017/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/lstdw2017/) | [机构设置 \(http://www.nanoctr.cas.cn/jgsz2017/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/jgsz2017/) |

[挂靠单位 \(http://www.nanoctr.cas.cn/gkdw2017/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/gkdw2017/) | [博士后流动站 \(http://www.nanoctr.cas.cn/bshldz2017/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/bshldz2017/) |

[招生咨询 \(http://edu.nanoctr.cas.cn/zs/dsjs/\)](http://edu.nanoctr.cas.cn/zs/dsjs/) | [主任信箱 \(http://www.nanoctr.cas.cn/zrxx2017/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/zrxx2017/) |

[违纪违法举报 \(http://www.nanoctr.cas.cn/xfjh/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/xfjh/) | [友情链接 \(http://www.nanoctr.cas.cn/xali/vali2017/\)](http://www.nanoctr.cas.cn/xali/vali2017/)